(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特開平10-327359

(43)公開日 平成10年(1998)12月8日

(51) Int.Cl.		識別記号	Fi		
H04N	5/335		H04N	5/335	v
	5/225			5/225	Z

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 10 頁)

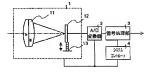
(21)出順番号	特顧平9-134011	(71)出職人	
			株式会社リコー
(22) 出顧日	平成9年(1997)5月23日		東京都大田区中馬込1 5 日 3 番 6 号
		(72)発明者	鈴木 明
			東京都大田区中馬込1 「目3番6号 株式
			会社リコー内
		(74)代理人	
		(1-) (4-)	71-21. 1HJF 26-91

(54) 【発明の名称】 揚像装置

(57)【要約】

【課題】 低コストで高解像度の画像を得ることが可能 な提像装置を提供すること。

【解決手段】 提集装置は、被写体像を結除する機像学 学系11と、結像された前記被写体像を 2次元に配ざれ た受光素子で空間的にサンプリングして両底桁離を出力 する振像素子12と、被写体像と提像素子12との相対 的位置関係が空位した一直条件を登します。13と、相 対的位置関係が空位した一直条件報と空位前の両條件報と に基づいて、合成画像情報を生成する信号規則第3と、 を有し、変位手段13により被字体像と健康子12と の相対的位置関係を 方面に変位させたとき、被写体像 と提像素子12との相対的位置関係が水平方向及び垂直 方面に変位と方面像特殊と特殊



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体像を結像する撮像光学系と、 結像された前記被写体像を2次元に配された受光素子で 空間的にサンプリングして画像情報を出力する撮像素子

前記被写体像と前記操像素子との相対的位置関係を一方向に変位せしめる変位手段と

前記相対的位置関係が変位した画像情報と変位前の画像 情報とに基づいて、合成画像情報を生成する信号処理手 段と、を有し、

前記変位手段により前記被写体像と前記機像素子との相 対的位置関係を一方向に変位させたとき、前記被写体像 と前記機像素子との相対的位置関係が水平方向及び垂直 方向に変位した画像情報を得ることを特徴とする機像装 置。

【請求項2】 前記変位手段は、前配相対的位置関係 が、前記被写体像に対して、前記提保業子が水平方向若 しくは無直方向に対して一定の角度で変位するように 前記被写体像と前記提保業子との相対的位置関係を変位 させることを特徴とする請求項1に記載の理像業置。

【請求項3】 前記受光素子は、奇数列と偶数列とで交 互にずれて配列されていることを特徴とする請求項1又 は2記載の提供装置。

【請求項4】 前記受光素子は、水平方向と垂直方向と の配列ビッチの比が√3:2であることを特徴とする請 求項3に記載の損俸装置。

【請求項5】 前記変位手段は、前記相対的位置関係 が、前記被写体像に対して、前記機像素子が水平方向に 変位するように、前記被写体像と前記機像素子との相対 的位置関係を変位させることを特徴とする請求項3又は 4記載の機像装置。

【請求項6】 前記受光素子は、奇数行と偶数行とで交 互にずれて配列されていることを特徴とする請求項1又 は2に記載の場像装置。

【請求項7】 前記受光素子は、水平方向と垂直方向と の配列ビッチの比が2:√3であることを特徴とする請 求項6に記載の提集装置。

【請求項8】 前記変位手段は、前記相対的位置関係 が、前記版写作像に対して、前記機像素子が重直方向に 変位するように、前記版写体像と前記機像素子との相対 的位置関係を変位させることを特徴とする請求項6又は 7計載の規模装置。

【請求項9】 前記変位手段は、景像モードに応じて、 変位回数を変更することを特徴とする請求項1~8のい ずれか1つに記載の操像装置。

【請求項10】 前記変位手段は、前記撥像光学系若し くは前記撥像素子を変位させることを特徴とする請求項 1~9のいずれか1つに記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、現在、遺像装置と しては、遺像管と、CCDエリアセンサ等の固体遺像素 子が使用されているが、固体遺像素子は、最像管に比し て、コンパクトであり焼引に伴う残像が少ない等の利点 がある。

【0002】この個体損傷素子は、開始而を光電空機を 行う受先素子にて構成しており、解像療は、この受光素 子の肺成素度 (受先素子の配列ビッチ)により、提助が決 定される。具体的には、固断損傷素子では、被写体像と 入力信号として受光素子のピッチで空間的にサンツリン グレス場合を考えると、[基本化空型によりサンフリング 周期の1/2のナイキスト屋波数までの解像度しか得ら わない

【0003】解像度を高くするために受光素子を高密度 化すれば良いが、高密度化には製造上の困難を伴うと共 に、製造コストが高くなるという問題がある。

【0004】そこで、同じ画業数で高解係度化する方法 として、 画業ずらしといわれる手法が用いるれている。 これは被字体限に対して最後素子の相対的位置関係をず らして複数の画像情報を取得し、この複数の画像情報か ら高画質慮後を作成するものである。

【0005】被写体像と摄像素子との相対的位置関係を ずらす方式としては、生として2つの方式がある。第1 の方式としては、被写体像と摄像素子との相対的位置関 係字集階に安位させ、時系列的に複数の画像情報を得る 方式である。

【0006】第2の方式としては、いわゆる多形がの画 素ずもし方式といわなもので、光学的に複数を構像 業子を設け、それぞれの被写体に対して複数の機像 素子を設け、それぞれの被写体に対して複数の機像 素子を設け、それぞれの被写体に対して複数の機像 ある、この方式は、複数の物写体像と複数の機能が開いまして 機能制が場られるという長期はあるが、建設の物写体像 を得るため地域や系が機能になると共に、機能業子が 複数を要となり整置が高能になるという問題がある。能 って、第1の方式の方が、第2の方式に比して映置が索 価になるという利点を有しており、未発明もこの方式を 使用している。以下、第1の方式として具体的に開示さ れている例を認明する。

【0007】例えば、特制昭59-13476では、光 学的に結婚而を受光素予に対して水平方向に、半ビッチ かだけ変位させ、変位前後の被写体像を合成して、水平 方向のサンアリング周波数を2倍にして、水平解像度を 2倍にする必要機構が開示されている。

【0008】また、特制昭61-176907では、撮 像業子の前面の平行平板ガラスを変位させることにより 彼写体像の位置を変位させることで両素ずらしを行う撮 像装置が開示されている。

【0009】また、特開平8-37628では、回転ア リズムを動かして、撮像素子の画素ずらしを行いながら 複数回の摄像を行い、そのうち少なくとも1回は露光量 を変える構成として、高解像度で、広ダイナミックレン ジを有する画像を得る摄像装置が開示されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来技術では、2次元的に危列された提慮素子を用いた撮 像装置の場合に、水平及び垂直方向の双方向についた機 解僕度化を達成させるためには、2軸の変位手段が必要 となり、装置が高コストになるという問題がある。

【0011】図18は、無機素子を変位させる2軸の変 位手段(アクチュエータ)の取付構造を示す概略構成図 である。図18に示す如て、数機素子の水平及び垂直方 向の双方向の解像度を上げるためには、2つのアクチェ ータ(例とは福居圧電素子)13X、13Yを使用しな ければならなり、

【00121図18に示した取付構造では、2つのアク クュエーク13 Xは、基板15に一帯を採続して、他端で素子ホ ルグ114を支持する。アクチュエーク13 Xは、接像末 ド12の素ギェルダ14を火間X方向(本牛方向)に移動 動(変位)させる。すなわち、提像素子12の場像範囲 を水平方向に移動さらため水平に配置される。アクチュエーク13 Yは、 本エーク13 Yは、基板15 に一端を接続して、他端で 業子ホルグ14を支持する。アクチュエーク13 Yは、 機像業子12の素子ホルグ14を支持する。アクチュエーク13 Yは、 は像業子12の素子ホルグ14を支持する。アクチュエーク13 Yは、 は機業子12の素子ホルグ14を大甲ン方向「差値方 向)に移動、変位)させる。すなわち、機低素子12の 環機能配置金値方向に移動させるため垂直に配置される。

【0013】図19は、頻像条子の画素を機成的に示した図である。 提像素子を1画素分、木平方向及び垂直方向に変位させる場合には、図19に示す如て、アクチュエータ13×により、②の位置にある画素を、②の位置なで変位せしが、次いで、アクチュエータ13 Yにより、②の位置にある画素を、②の位置まで変位せしめる必要がある。本発明は、1のアクチェータを使用して、水平方向及び垂直方向に変位させたのと同様の効果が得られる損傷が次を提案するものである。

【0014】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの であり、低コストで高解像度の画像を得ることが可能な 撮像装置を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を密於するための手段】上記課題を認成するため に、請求項1に係る場像装置は、被写体像を結婚する場 像光学系と、結像された順直能写体像を2分元に配され た受光素子で空間的にサンツリングして 歯感情器を出力 する損像素子と、前記被写体像と角記機像素子の用対 的位置関係を一方向に変位せしめる変位手段と、前記相 対的位置関係が変位した重像情報と変位前の動像情報と た妻づいて、合成面像情報と生成する信号処學手段と を有し、前定変位手段により前記数写体像と前記盤像素 子との相対的位置関係を一方向に変位させたとき、前記 被写体像と前記撮像素子との相対的位置関係が水平方向 及び垂直方向に変位した画像情報を得る構成とした。

【0016】請求項1に係る経像装置に入れば、変位手 段により、被写体像と撮像業子との相当的位置関係を一 方向に変位せしめて、被写体権と前呈短像素子との相当的位置関係が本 を得て、当該相場的位置関係が変位した両像情報と変位 のつ画像情報とに基づいて、合成画像情報と重成する 成であるので、1の変位手段(例えば、1のアクチュエ ータ)を用いて本学方向及び重直方向の飛儀度を加上さ せることができ、低コストで高解像度の画像を得ること が可能な機像装置を提供することが可能となる。

【0017】また、請求項2に係る損除法違は、請求項 1に係る損保装蔵において、前記を10年段は、前記相対 的位置関係が、動配数等体限に対して、前記提集余子が 水平方向若しくは垂直方向に対して一定の角度で変位す るように、前記接与体限と前記提供素子との相対的位置 関係を変位させる構成とした。

【0018】 請求理とは各級係業額によれば、変位手 段は、相対的位置関係が、被写体像に対して、設像素子 の要集素子を水平方向若しくは垂直方のに対して一定の 角度で変位するように、被写体像と提像素子との相対的 位置関係を変位させる構成であるので、1の変位手段 (個とば、10つアチェニータ)を用いて、簡単な方法

(四人は、10/1/アユエーソ)を用い、 南中な方な で水平方向及び重直方向の解像度を向上させることがで き、低コストで高解像度の画像を得ることが可能な頻像 装置を提供することが可能となる。

【0019】また、請求項3に係る機像装置は、請求項 1 又は2に係る機像装置において、前配受光素子は、奇 数例と個数列とで交互にすれて配列されていることとし た。

【0020】請求項3に係る提供装置によれば、受光率 才は、高級列と偶数列とで交互にすれて配列されて北 精成であるので、1の変位手段(例えば、1のアクチュ エータ)を用いて簡単な構成で、水平方向及び垂直方向 の解像度を向上させることができ、低コストで高解像度 の両像を得ることが可能な提供装置を提供することが可 能となる。

【0021】また、請求項4に係る提像装置は、請求項 3に係る提像装置において、前記受光素子は、水平方向 と垂直方向との程列ビッチの比が√3:2である構成と した。

【0022】請求項4に係る損像装置によれば、受光素 子の水平方向と垂直方向との配列ビッチの比を√3:2 とした構成であるので、正方配列に比して、15%程度 サンプリングビッチを長くでき、効率的にサンプリング 出来る。

【0023】また、請求項5に係る機像装置は、請求項 3又は4に係る撮像装置において、前記変位手段は、前 記相対的位置関係が、前記被写体像に対して、前記最終 素子が木平方向に変位するように、前記版写体像と前記 提像素子との相対的位置関係を変位させる構成とした。 【0024】請求項5に係る提偿装置によれば、相対的 位置関係が被写体像に対して、提機業子が水下方向に変 位するように、被写体像と振像素子との相対的位置関係 を変位させる構成であるので、1の変位手段(例えば、 1のアクチェエータ)を用いて、簡単な方法で米下方向 及び垂直方向の解像度を向上させることができ、低コストで高解便度の重像を得ることが可能な提換装置を提供 することが可能となる。

【0025】また、請求項6に係る撮像装置は、請求項 1又は2に係る掛像装置において、前記受光率子は、奇 数行と信数行とで交互にすれて配列されていることとし た。

【0026】請求項6に係る機像装置によれば、受光素 予は、奇数行と傳数行とで安互にすれて配列されている 構成であるので、1の変迫手段(例えば、10アクチュ エータ)を用いて簡単な情報で、水平方向及び垂直方向 の解像度を向上させることができ、低コストで高解像度 の画像を得ることが可能な振像装置を提供することが可 能となる。

【0027】また、請求項7に係る撮像装置は、請求項6に係る撮像装置において、前記受光素子は、水平方向と垂直方向との配列ビッチの比が2:√3である構成と

【0028】請求項7に係る損像装置によれば、受光素 その水平方向と垂直方向との配列ビッチの比を2:√3 とした構成であるので、正方配列に比して、15%程度 サンプリングビッチを長くでき、効率的にサンプリング 出来る。

【0029】また、請求項8に係る損像装置は、請求項 6又は7に係る提像装置において、前定変位手段は、前 記相対的位置関係が、前定被写体像に対して、機像素子 が垂直方向に変位するように、前記被写体像と前を提像 業子との相対的位置関係を変位させる構成とした。

【0030】請求項8に係る機億装置によれば、相対的 位置関係が確写体像に対して、機像素子が垂直方向に変 位するように、被写体限と機像素子との相対的位置関係 を変位させる構成であるので、1の変位手段(例えば、 1のアクチェエータ)を用いて、簡単な方法で木平方向 及び垂直方向の解像度を向上させることができ、低コストで高解限度の画像を得ることが可能な機像装置を提供 することが可能とかる。

【0031】また、請求項9に係る損像装置は、請求項 1~8のいずれか1つに係る損像装置において、前記変 位手段は、損像モードに応じて、変位回数を変更する構 成とした。

【0032】請求項9に係る撮像装置によれば、変位手 段は、撮像モードに応じて、変位回数を変更する構成で あるので、撮像モードに応じた高画質画像を得ることが 可能となる。

【0033】また、請求項10に係る撮像装置は、請求項1~9のいずれか1つに係る撮像装置において、前記 変位下段は、前記機像光学系若しくは前記機像業子を変 位させる構成である。

【0034】請求項10に係る掛像装置によれば、変位 手段は、摄像光学系着しくは操像素子を変位させる構成 であるので、簡単な構成で、被写体像と振像素子との相 対的位置関係を変位させることが可能となる。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、図を参照して本発明の好適 な実施の形態を説明する。

【0036】図1は、本実施の形態に係る機像装置の概 略構成を示す図である。特に、図1に示す機像装置は、 被写体像と環像素子との相対的位置関係を一方向に変位 させる場合に、振像素子を変位させる方式の構成例であ

【0037】図1に示す機像装置は、被写体の画像情報 を出力する機能、二ット1と、画像情報をアナログーデ ジタル交換しで機能データを出力する人/2交換場 シス・変位前の画像情報と変位後の画像情報に蓋づいて合 成画像データを生成して出力する信号型理部3と、及び 機像装置の各部を制御するシステムコントローラ4等に より構成されている。

【0038】機能ユニット1は、被写体像を結婚する機 係光学系11、移動(変位)可能に設けられ、損像光学 系11で結構された被写体像と2次元に配された受光素 子で空間的にサンプリングして面像情報を出力する機像 素子12と、機像素子12を被写体像に対して一方向に 変位させて画素するしを行う変位手段13とを有してい る。機像素子12の出力は人/D変換器2に結合され 2、

【0039】信勢処理第3は、例えば、画素ずらし処理 を行うユニットで、画像メモリを備えている。具体的に は、信勢処理部3は、損傷患予12の変位前の運動デー タを確保メモリに格納すると共に、損傷素予12の変位 後の確保プータを確保メモリに移動もし、変位前の運動データ と変位後の画像データとに基づいて合成画像データ を生成して、同一数写体における高面質化を行い、最終 的に一枚分の個度データを得る。

【0040】システムコントローラ4は、撮像ユニット 1、 A/D変換器2、信勢処理部3の各ユニットに接続 され、農像動作、A/D変換。両素すら1等の動作等を 制御する。なお、システムコントローラ4は、マイクロ コンヒュータ等で構成され、ROMに予め記憶しておい た各種プログラムに従ってマイクロコンピュータを作動 させることで、各ユニットの制御を実行する。

【0041】図2は、撮像素子12の具体的な構成例を 示す回路図である。

【0043】受光素子PD・は顕像光学系11に入財された光を受光して光電変機を行ってVCCD、HCCDに電荷を砂速する。VCCD、HCCDは砂速された電荷を信号検出第122に出力する。信号検出第122は入力された電荷を電圧に変換してよう両側指揮(アナログ両度信号)としてA/D変機器2に出力する。

【0044】次に、変位千段13について説明する。図 3は提慮プロック2内の変位千段13び取付構造を示す 晩略構成図である。図3に示す例では、変位手段として アクチュエータを用いている。

【0045】アクチュエータ13C(例えば、積層タイプの圧電素子)は、一端を表板15に接続して、他端で 提像素子12を取り付けた素子ホルダ14を支持してい る。素子ホルダ14はアクチュエータ13Cの作動によって矢印が方向に移動する。

【0046] このアクチュエータ13Cは、揺倒プロッ 2内における取付角度に従って、木平、墨直、斜め (対角を含む) のいずれかの方向に対して埋傷範囲の変 更(アクチュエータ13 C両素ずらし動作) を実施す る。この限に示す例では、アクチュエータは、撮像素子 12に対して剥めに取り付けられている。

【0047】上記構成の撮像装置の画素ずらしの動作原理を説明する。

【0048】(実施例1)図4は、上記機像来子12に は付る受光素子の配列の能略図を示している。図4に示す例では、受光素子(以下・調素)ともいう)PDが画 素ピッケ(「配列ピッケ」ともいう)Pで圧方配列され た13個、実位手段13により、画葉PDが正方配列され た13個素子之を、画素の水下方向に対して、角度の(水 平方向に対する角度)方向に変位させる。ここで、例え ば、6 ー tan'(1/10)(1/10) にい、10年末年に変位と たい。1両素を重方向に変位する角度)とする。

[004.9] 図5は、図4に示す撮像素子12を画業の 水平方向に対して角度 σ 方向に変位させた例を示してお り、図6は、図4に示す撮像素子12を画素の水平方向 に対して角度 σ で、半面素(σ .5P) 水平に変位させ た例を示しており、図7は、図4に示す撮像素子12を 需素の水下方向に対して角度 σ で、5両集(σ .9P) 水平 に変位させた例を示している。満、図6及び図7におい ては説明を簡単にするために、代表的な画素のみを示し ている。

【0050】図5において、変位前の画素をP1、P 2、・・・とし、対応する変位後の画素をP1、P 2、・・・とする。振像素子2を画素の水平方向に対 して角度ので、半輌素水平に変位させた場合には、図6 に示す如く、は31水平に半面素 (1/2 P) 変位した時 と同じになり、他方、撥像素子 12 を両素の水平折向に 対して角度ので、5半両素 (5 P) 水平に変位させた場 合には、図7 に示す如く、単位に半両来変位させること ができる。

【0051】図8は、図4の超像素子12を画素が水平 方向に対して角度ので、5両素水平に変位させた場合の 受位加の両素と変位後の画薬を示している。図8に示す 如く、変位する部の6画素目(P6)と変位させた1面 素目(P1)と対応させるこの重力向に主部 変位させたものと等価になる。即ち、画素の水平又は垂直 方向に対して若平の角度をつけて循線素子を変位させる ことで、1種の変位手段で4種の変位はほぼ帝伝と だて、1種の変色手段で4種の変位はほぼ帝伝と が行うことができる。しかしながら、図6に示した如 く、若干の選差が生じる場合がある。そこで、図9の如 き、画素が着変妙と異数例とで互いは十両素が立た提像 素子を、水平方向に移動させることで、この誤熱は解消 できる。

【0052】(実施例2)図9は、上型機像素子12の 画素を奇数列と爆数列とで互いに半画素すらした例を示 している。図 10は、図9に示す機像素子12を画素に 対して水平方向に半画素(0.5P)変位させた例を示 し、図11は、図9に示す提像素子12を画素に対して 水平方向に1画素(1P)変位させた例を示し、図1 は、図9に示す提像素子12を画素に対して水平方向に 1.5画素(1.5P)変位させた例を示している。 尚、図10~図12においては説明を簡単にするため に、代表的を画業のみを示している。 (、代表的を画業のみを示している。

【0053】図13は、図9に示す環像素子を、水平方 向に変位させた場合に、変位前と変位後とで各画素が取 得する画像情報を説明するための図である。

【0054】図13(A) に示す如く、変位前の各画素の 画像情報をD0 とし、水平方向に半画素変位させた画素 の画像情報をD1、水平方向に1画素変位させた画素の 画像情報をD2 、水平方向に1.5画素変位させた画素 の画素情報をD3 とする。すなわち、撮像素子12を水 平方向に、半画素、1画素、1.5画素変位させると、 図13(B)に示す如く、1画素について、4つの画像 情報D0 、D1 、D2、D3 を得ることができる。これ は、上記図4で示した場合と同様に、画素ピッチの半分 のサンプリングピッチでサンプリングした画像情報と等 価となる。すなわち、m×nの画素を有する撮像素子 を、水平方向に変位させるだけで2m×2nの情報を取 得可能となり、サンプリングピッチを4倍にできる。ま た、画素を1画素変位させただけの場合には、変位前の 画像情報D0 と 1画素変位させた画像情報D2 が得ら れることになり、垂直のサンプリングピッチを2倍に出 来る。

【0055】図14は、図9に示す振像素子を、斜め方

向に変位させた場合に、変位前と変位後とで各画素が取得する画像情報を説明するための図である。

【00551図14(A)に示す如く、楽位部の名画茶の画像情報をD0とし、斜め方向に半面素水平に突位させた画素の画像情報をD1、斜め方向に1.5両素水平に突位させた画素の画素情報をD3とする。する、提像素子1.5両素水平に突位させると、図14(B)に示す如く、1面素について、4つの画像情報D0、D1、D2、D3を得ることができる。

【0057】(実施例3)図15は、上記賦能業子12 の画素を奇数行と偶数行とで互いに半画素すらした例を 売している。図15に示す如き、画素が奇数方と偶数 行とで互いに半画素すらして配列した頻能素子を、受光素 子に対して、垂直方向苦しくは斜め方向に変位させるこ とで、上記図9で示したものと同様の効果を得ることが できる。

【0058】すなわち、図9や図15の如き画素配列の 撮像素子を用いれば、一方向の変位で、2方向に変位させた場合と同様の画像情報を得ることができる。

【0059】(実施例4)図16は、図15に示す撮像 素子の画素の水平方向と連直方向の画素ビッチの比を 2:√3に比た例を示している。図16の如く、水平方 向の画素ビッチP_Eと、垂直方向の画素ビッチP_Pとが 2:√3となるように画素を配列した場合には、6 角配 列となるので風信号を再生する再生限数が確認となるが 変位させない元の情報のみだけの時でも、正方配列に比 べて15%程度サンプリングビッチを長くでき、効率的 にサンプリング世来る。

【0060】また、図9に示した如く、奇数列と偶數列 とで画素を互いにずらした構成の操像素子については、 水平方向の画業ピッチP₃と、垂直方向の画素ピッチP 、とを√3:2となるように画素を配列することによ り、同様の効果を得ることができる。

【0061】(実施例3) 未発明の撮像装置において は、振像モードに応じて振像素子の変位回径を変更する 構成としても良い。例えば、ノーマルモードの場合に は、1面(画素ずらしなし)の画像情報(D0)のみを 使用し、高調賞モードの場合には、2面(画素すらし1 回)の画像精報(D0)、D1 を使用し、水・垂直高 両質モードの場合には、4面(画素すらし4回)の画像 情報(D0、D1、D2、D3)を使用する精成として も良い。

【0062】図9や図15に示した最像素子を用いた撮像装置において、動画を撮像する場合には、D0の画像情報を表示後、D1の画像情報、D2の画像情報、D3の画像情報を順次表示することで動画にも適用可能である。

【0063】(撮像装置の変形例)図1の撮像装置で

は、被写体限と摄像素子との相対的位置関係を一方向に 変位させる場合に、摄像素子を変位させる例を示した が、図17に示す如く、被な体像と摄像素子との相対的 位置関係を一方向に変位させる場合に、振像光学系11 を変位させる構成としても良い。 翌は、彼写体像と振像 素子との相対的位置関係を変位可能な構成できれば良

【0064】図17位、提像装置の構成の変形例を示している。図17において、図1と同等機能と有する部分は同一符号を付してあり、その説明は省略する。図17の擬像装置は、図1に示した損像装置と、A/D変換器2、信号処理部3、及びシステムコントローラ4については同一の構成であり、抵像エニット1 の構成のみが異なる。すなわち、この提像エニット1 での変位手段13 が、被写体像と提像業子との相対的位置関係を変位させるべく、提像光学系11を変位させる様々である。

【0065】以上説明したように、本実施の形態においては、変位手段13により、被写体像と振候素子との相対的位置関係を一方向に変位せしめて、被字体像と前記機像素子との相対的位置関係が水平方向及び垂直方向に変位した両條情報を得て、信号処理部13が、当該相対的位置関係が変位した両候情報と変位前の両機情報とに基づいて、合成画像情報と生成する構成であるので、1の変位手段(個人ば、10プラチュエータ)を用いて水平方向及び集破方向の解像域を向上させることができ、低コストで高解像度の画像を得ることが可能を必要と提供することが可能を必要となることが可能を必要とない。

【0066】尚、本発明の撮像素子は、全画素読み出し 方式及びフィールド読み出し方式のいずれの方式のもの についても適用可能である。

【0067】 【発明の効果】以上説明したように、請求項1に係る提係業団によれば、変位手段により、被写体像と授強業子 との相対的位置関係を一方面に変位せしかて、被写体像 と前配業像業子との相対的位置関係が水平方向及び垂直 方面に変位した画像情報と得て、当該時対的位置関係が 変位した画像情報と変位前の画像情報とに基づいて、合 成画館情報を生成する精成であるので、10変位手段 (個人は、10万ケチュエータ)を用いて水平方面及び 垂直方面の解像接を向上させることができ、低コストで 高階度度の画像を得ることが可能を要優を提供する ことが可能となる。

【0068】また、請求項2に係る損傷装置によれば、 変位手限は、租材的位置関係が、被存体能に対して、提 機業子の突先基チを米予加第21 には直生方向に対して 一定の角度で変位するように、被写体盤と損傷素子との 相材的位置関係を変位さる構成であるので、1の変位 手段(例えば、1のアクチュエータ)を用いて、簡単な 方法で未平力向及び垂直方向の解像度を向上させること ができ、低コストで高解像度の画像を得ることが可能な 撮像装置を提供することが可能となる。

【0069】また、請求項3に係る撮像装置によれば、 受光素子は、奇数列と偶数列とで交互にずれて配列され ている構成であるので、1の変位手段(例えば、1のア クチュエータ)を用いて簡単な構成で、水平方向及び垂 直方向の解像度を向上させることができ、低コストで高 解像度の画像を得ることが可能な機像装置を提供するこ とが可能となる。

【0070】また、請求項4に係る撮像装置によれば、 受光素子の水平方向と垂直方向との配列ビッチの比を√ 3:2とした構成であるので、正方配列に比して、15 %程度サンプリングピッチを長く出来,効率的にサンプ リング出来る。

【0071】また、請求項5に係る撮像装置によれば、 相対的位置関係が被写体像に対して、提像素子が水平方 向に変位するように 被写体像と掲像素子との相対的位 置関係を変位させる構成であるので、1の変位手段(例 えば、1のアクチュエータ)を用いて、簡単な方法で水 平方向及び垂直方向の解像度を向上させることができ、 低コストで高解像度の画像を得ることが可能な掲像装置 を提供することが可能となる。

【0072】また、受光素子は、奇数行と偶数行とで交 互にずれて配列されている構成であるので、1の変位手 段(例えば、1のアクチュエータ)を用いて簡単な構成 で、水平方向及び垂直方向の解像度を向上させることが でき、低コストで高解像度の画像を得ることが可能な撮 像装置を提供することが可能となる。

【0073】また、請求項7に係る撮像装置によれば、 受光素子の水平方向と垂直方向との配列ピッチの比を 2:√3とした構成であるので、正方配列に比して、1 5%程度サンブリングビッチを長くでき、効率的にサン プリング出来る.

【0074】また、請求項8に係る撮像装置によれば、 相対的位置関係が被写体像に対して、撮像素子が垂直方 向に変位するように、被写体像と撮像素子との相対的位 置関係を変位させる構成であるので、1の変位手段(例 えば、1のアクチュエータ)を用いて、簡単な方法で水 平方向及び垂直方向の解像度を向上させることができ、 瓜コストで高解像度の画像を得ることが可能な撮像装置 を提供することが可能となる。

【0075】また、請求項9に係る撮像装置によれば、 変位手段は、操像モードに応じて、変位回数を変更する 構成であるので、楊億モードに応じた高画質画像を得る ことが可能となる。

【0076】また、請求項10に係る提像装置によれ げ 変位手段は 場像光学系若しくは楊像素子を変位さ せる構成であるので、簡単な構成で、被写体像と振像素 子との相対的位置関係を変位させることが可能となる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本実験の形態に係る提像装置の機略構成を示す

【図2】図1の提像素子の具体的な構成例を示す回路図

【図3】図1の撮像ブロック内のアクチュエータの取付 構造を示す概略構成図である。

【図4】提慮素子における画素の配列を示す簡略図であ

【図5】図4の撮像素子を画素の水平方向に対して角度 θ方向に変位させた例を示す図である。

【図6】図4の撮像素子を画素の水平方向に対して角度 ので、半両素水平に変位させた例を示す図である。

【図7】図4の撮像素子を画素の水平方向に対して角度 ので、5画素水平に変位させた例を示す図である。

【図8】図4の撮像素子を画素の水平方向に対して角度 ので、5画素水平に変位させた場合の変位前の画素と変 位後の画素を示す図である.

【図9】楊億素子の画素を奇数列と偶数列とで互いに半 画素ずらした例を示す図である。

【図10】図9の撮像素子を画素に対して水平方向に半 画素変位させた例を示す図である。

【図11】図9の撮像妻子を画書に対して水平方向に1 画素変位させた例を示す図である、

【図12】図9の撮像素子を画素に対して水平方向に

5 両素変位させた例を示す図である。

【図13】図9の楊億素了を、水平方向に変位させた場 合に、変位前と変位後とで各画素が取得する画像情報を 説明するための図である。

【図14】図9の撮像素子を、斜め方向に変位させた場 合に、変位前と変位後とで各画素が取得する画像情報を 説明するための図である。

【図15】撮像素子の画素を奇数行と偶数行とで互いに 半画業ずらした例を示す図である。

【図16】図15の提像素子の画素の水平方向と垂直方 向の画素ピッチの比を2:√3 にした例を示す図であ

【図17】撮像装置の構成の変形例を示す図である。

【図18】従来技術を示しており、撮像素子を変位させ る2軸の変位手段の取付構造を示す概略構成図である。 【図19】従来技術を示しており、損像素子の画素を模 式的に示した図である。

【符号の説明】

1

摄像ユニット 2 A / D麥換器

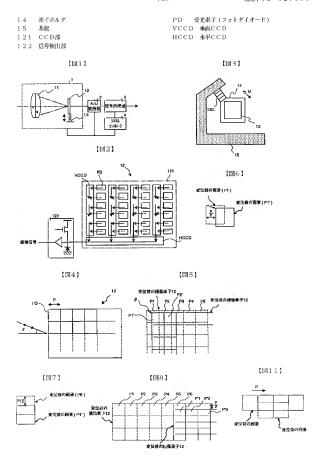
信号処理部

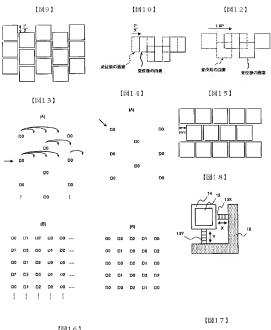
4 システムコントローラ 1.1 摄像光学系

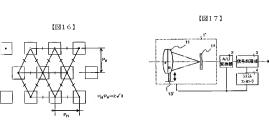
12 楊像泰子

13、13" 変位手段

13X、13Y、13C アクチュエータ







【図19】